所謂的統計製程管制(SPC),其主要是以統計為基礎,來建構管制圖以監控 製程當中是否有可歸屬原因發生。現代的產業製程當中,有些產品的品質特性可 以以反應變數與解釋變數之間的關係組成,其函數關係為 y=f(x),而藉由判別各 組函數關係改變與否來監控製程,我們亦稱之為輪廓(profile)監控。然而鑒於單 類別分類管制圖(one-class classification-based control chart,簡稱 OC 管制圖)的盛 行,因此本研究欲找出比 K 管制圖更適宜用來作為監控線性輪廓的 OC 管制圖, 故本研究將應用較常被學者討論的兩個 OC 管制圖, KNN 管制圖以及 KM 管制 圖,來監控線性輪廓,並且與 K 管制圖進行比較,期望找出三者中最適合作為監 控線性輪廓的 OC 管制圖。然而由於不同的 OC 管制圖應用在不同的製程監控 時,各自會有其建構管制界線的參數要設定,因此本研究亦會找出 KNN 管制圖 適合監控線性輪廓的近鄰數以及 KM 管制圖適合監控線性輪廓的群集數以達較 佳的監控效果。根據結果顯示,KNN 管制圖適合監控線性輪廓的近鄰數為 5, KM 管制圖適合監控線性輪廓的群集數則為 13, 且 KNN 管制圖為監控績效最佳 的 OC 管制圖,而 KM 管制圖偵測異常的能力則僅次於 KNN 管制圖,而 K 管制 圖在小偏移時的監控績效雖然優於T²管制圖,可是當偏移量變大時,其偵測到異 常的能力卻不如 T^2 管制圖。因此根據上述結果可得知,KNN 管制圖以及 KM 管 制圖皆比 K 管制圖更適宜用來作為監控線性輪廓的 OC 管制圖, 而 KNN 管制圖 又比 KM 管制圖更適宜用來監控線性輪廓。

關鍵字:KNN 管制圖、KM 管制圖、函數關係、線性輪廓